媒体计算作业一

计71 张程远 2017011429

0 实验要求

实验一的目的是图像生成,通过拷贝源图像的一些像素到背景的某些位置上,拷贝时尽可能让新加入的像素与已有图像较好地融合,减少视觉上的不协调。

1 算法流程

算法要解决两个问题:第一是在哪放patch,第二是放上去的patch有哪些像素被使用。对于第一个问题,算法提供了3种方式选择patch的位置:第一种(Random)是随机选择;第二种(Best_Pos)是定义一个Cost值,每次patch的摆放位置由计算获得;第三种(Best_Patch)是事先确定patch的大小和摆放位置,通过之前定义的Cost,在源图像中选择最合适的patch。

算法的总体流程如下:

- (1) 在生成图像中放入第一个patch
- (2) 进入循环:对于Random和Best_Pos模式,patch的形状和像素值已经确定,根据对应的模式计算得到这个patch要放在生成图像的哪个位置,然后重新计算该patch的高和宽;对于Best_Patch模式,patch的形状、要放在哪个位置已经确定,计算得到最佳的像素值(相比于源图像的偏移量)
- (3) 借助mask检查与已有图像的重合情况,每个重合的像素都看做一个节点,建图并用dinic算法求最小割
- (4) 对求出来的所有来自T的像素点,以及patch新覆盖到的像素点,更新该点的像素值和mask
- (5) 如果目标区域全部被填满,终止循环

这里要说明几个细节。

- (1) 第一个patch的放入,前两种模式的patch就是一整块源图像,我将其直接放在生成图的左上角。 后一种模式的patch是部分源图像,我设置为0.6乘长和宽,偏移量为(0,0),并放在生成图的左上 角。
- (2) 连边时所用的权值,正无穷我设置为 2^{50} ,其余边的权值设置为下式:

$$M(s, t, A, B) = |A(s) - B(s)| + |A(t) - B(t)|$$

其中像素相减即4通道的差的绝对值的平均值。

(3) Best_Patch需要预先确定被放在生成图的哪个位置,我是从左到右从上到下依次选择位置的,每次patch向右或向下扩展的像素随机占整个patch的40% - 80%;对于Best_Pos和Best_Patch,我的初始 K值设置为0.01, Var则是输入图像矩阵的var值。每隔5-10轮迭代,K值会被乘一个系数(1.1 - 1.25),表示选择策略需要更加随机化一些。

2 Bonus部分

2.1 old cuts

用which_patch_mask数组来记录当前生成图像中每个像素来自于哪个patch,并将每次处理后的patch 存入patch_list。在建图时,对于每个重合像素,检查该像素A和左边邻居B来自于哪个patch(上方的邻居同理)。如果来自于不同patch(设A来自于patch a,B来自于patch b),再检查a是否包含B点且B是否包含a,如果是则说明这是一条旧的seam,那么插入新的节点S,并计算3条arc的权值;如果不是

则说明这里是某一个patch的边界,稍后考虑。如果A和B来自于同一个旧patch,则按原算法所述连边。最后考虑边界,如果边界点有邻居来自于旧patch,则给该边界点连接到S的arc,权值为正无穷;否则如果该边界点有邻居还未填充像素,则给该边界点连接到T的arc,权值也为正无穷。在node_list中存放了上述的节点,其中前node_cnt个节点代表重叠像素,接下来是S和T,最后在arc中插入的节点都在node_listd的后半段,因此跑完算法后只要检查前node_cnt个节点属于S还是T即可。

2.2 surrounded regions

在cut_patch函数中实现了对surrounded regions的特判。如果一个patch覆盖的所有像素的mask值都大于0,就说明该patch一个新的像素都没覆盖,也就是特殊情况。我在patch的内部(距离各边缘2个像素)随机选取了一个点,并令这个点跟T连接一条权值为正无穷的边,这样其内部就会产生一个最小割。

2.3 梯度信息

梯度分为横向和纵向两种。patch在(x, y)处的梯度值如下:

$$G_x = |G(x-1,y) - G(x+1,y)|$$

$$G_y = |G(x, y - 1) - G(x, y + 1)|$$

然后按照论文中的公式计算分母的值。

2.4 快速傅里叶变换

在计算Cost的时候,能量公式是输入图像像素和对应输出图像像素差的平方,其展开式的负项是一个卷积的形式,可用FFT加速。首先提取出mask,input和output,其中mask代表输出图像中哪些像素已被填充。然后借助numpy的fft2库把数值转换为虚数形式,再输入ifft2进行计算,得到i2,o2,mio,其中i2 o2分别代表公式中的前两项 $I(p)^2$ 和 $O(p)^2$,mio则是卷积项I(p)O(p+t)。

2.5 像素填充策略

填充策略主要是对于Random和Best_Pos而言的。最开始的想法是每次只要有新像素被填充就可以,但这样并不够好,因此我设置了一个判断:考虑全局剩余的空白像素数blank_pixel,如果blank_pixel > 0.4 * patch的像素数,那么说明空白的像素还有很多,此时选择的patch的位置应能够使得新覆盖的像素占到patch的40%-80%;如果blank_pixel >= 0.05 * patch像素数且 blank_pixel <= 0.4 *patch像素数,就让patch新覆盖的像素比例下降到1% - 40%;在小于1%时即有新像素被覆盖就合法。当然,blank_pixel有多少并不代表一个patch最多能覆盖多少,因此有可能会出现一个位置都不满足上面的标准。这个时候我会选择能填充最多空白像素的点作为这个patch的位置。这样做以后,首先所需要的迭代轮数减少了大概一半,其次生成图像中少了很多不必要的缝隙和边缘,效果也变好了。

另外生成图片相比于目标图片一般要大一些,防止填充边缘时对图片本身的影响。至于生成图像的数组 具体大小,我一般开到目标图片宽和高1.5倍到2倍,然后取其左上角为最后结果。

3 实验结果

由于考虑old cuts相比于原算法有大量的修改,因此我直接实现了old cuts的版本,故没有对比图。以下是引入feature前后的比较,以及3种偏移算法得到的结果。

引入梯度信息的比较

引入梯度信息前的割,花费15秒完成。

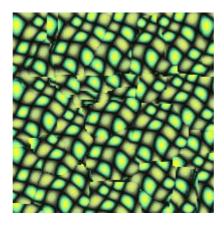


引入梯度信息后的割,花费7秒完成。

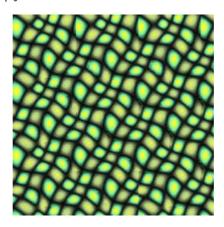


引入像素填充策略的比较

在使用像素填充策略前,填充下面的图片需要花费290秒,效果也不够好。

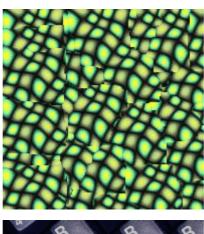


加入像素填充策略之后,效果如下。



使用3种偏移算法给出的结果

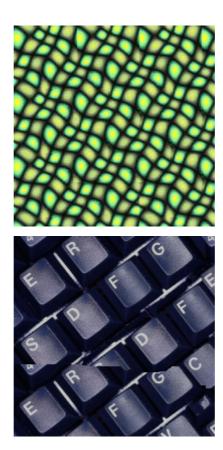
Random:





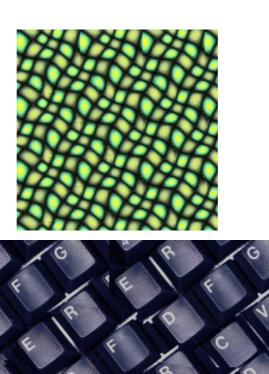


Best Patch:





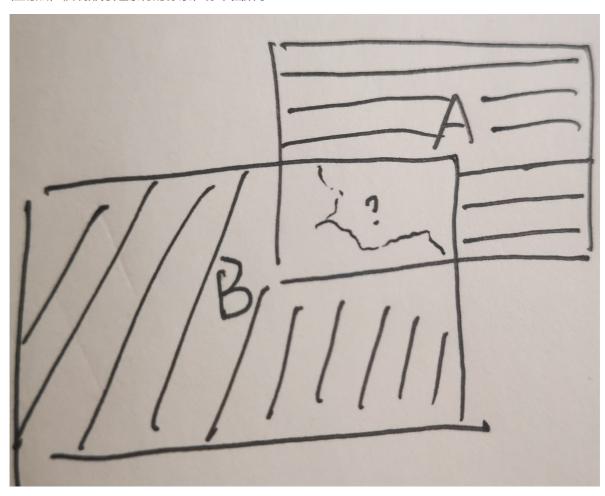
Best Pos:





从结果上来看,最好的结果都来自于Best_Pos模式。但相比于论文中的结果,实验结果还是差了一些,原因可能是我没有很好的fine-tune算法。论文中的图片patch位置摆放应该经过一定的设置,例如 keyboard结果中除了左上角摆的原图,只有DFCV四个字母;草莓结果中图片patch基本是从左到右、从上到下摆放的;没有Rotation & Mirroring等等。

举一种效果不好的例子而言,如果图中有两个正方形键A和B,B来自新的patch, 其中斜线部分是新覆盖住的点,横线部分是原有的像素,像下图所示:



那么无论怎么割,A和B的结合都应该会成为奇形怪状的图形。

4 Honor Code

这篇论文与seam_carve作业不同,它只描述了算法的一个大体思路,许多细节需要我们自己脑补,比如Best_Patch模式如何选择patch的大小和位置,怎样保证在一定时间内像素能够填满矩形区域,边界怎么处理等等。为此我与计76周子栋同学进行了很长时间的讨论,确定了这些细节的实现方式。他也教了我FFT和最小割在OI中的常规写法。在此非常感谢他!